DOCUMENT-IDENTIFIER: <A NAME="1" HREF="#2" CLASS="HitTerm">JP 60243... Page 1 of 1

PAT-NO:

JP360243280A

an alternate obstract cities by applicant

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60243280 A

TITLE:

FORMATION OF TRANSPARENT ELECTRODE

PUBN-DATE:

December 3, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TANAKA, TAKAO

YAMANASHI, FUMIAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

ALPS ELECTRIC CO LTDN/A

APPL-NO:

JP59096251

APPL-DATE: May 14, 1984

INT-CL (IPC): C23C020/06

US-CL-CURRENT: 427/58, 427/512, 428/1.2

## ABSTRACT:

PURPOSE: To form a transparent electrode low in resistance by coating a transparent electrode forming liquid contg. an organic metallic comp., an organic binder and solvent on a base plate and calcining it in the oxygen-enriched atmosphere for the first half and in the oxygen-deficient atmosphere for the latter half.

CONSTITUTION: The transparent electrode forming liquid consisting of about 3~ 8wt% unhydrolized organic metallic comp. contg. In and Sn or the like, about 1~25wt% organic binder such as nitrocellulose, solvent such as benzyl alcohol and methyl ethyl ketone and the balance is coated on a base plate with screen printing and a dipping method or the like. Then, the base plate is calcined at the temp. of 400~600°C in the oxygen-enriched atmosphere for the first half and in the oxygen-deficient atmosphere for the latter half. In the first half of the above- mentioned calcination, the atmosphere is air and in the latter half, the atmosphere is preferably regulated to N2:02=9:1 by mixing air with equivalent nitrogen. Thereby, the transparent electrode which is low in resistance and has uniform film quality and film thickness is obtained.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

# 四公開特許公報(A)

昭60-243280

filmt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)12月3日

C 23 C 20/06

7011-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

**図発明の名称** 透明電極形成方法

②特 願 昭59-96251

**20出 顧昭59(1984)5月14日** 

2条明者 田中 孝夫

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

**@**発明者 山梨 文明

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

⑪出 願 人 アルブス電気株式会社

東京都大田区雪谷大塚町1番7号

明 細 着

1 . 発明の名称

透明電極形成方法

### 2.特許請求の範囲

- (1) 有機金属化合物と有機パインダーと溶媒とを含む透明電極形成液を基板に強布して焼成する透明電極形成方法において、焼成の前半を酸素が 整窓な雰囲気下で行ない、焼成の枝半を酸素の乏 しい雰囲気下で行なうことを特徴とする透明電極 形成方法。
- (2) 特許請求の範囲第1 項において、焼成の前半を空気中で行ない、焼成の後半を窒素: 酸素=9:1 の雰囲気下で行なう透明電極形成方法。
- 3. 発明の詳細な説明

「技術分野」

本発明は、ガラス等の基板に有機金属化合物を含む透明電極形成液を塗布して焼成する透明電極 形成方法に関する。

「従来技術およびその問題点」

ガラス、セラミックス等の基板上に形成した酸

化インジウム、酸化スズ、酸化カドミウムなどか ちなる酸化物被膜は透明で良好な導電性を示すこ とが知られており、液晶表示素子、半導体素子な どの電極として使用されたり、窓ガラスなどの結 鑑防止用電極として使用されている。

「発明の目的」・

本発明の目的は、透明電極形成液を基板に強布 して焼成する透明電極形成方法において、 医抵抗 の透明電極が得られるようにすることにある 「発明の構成」

本発明の透明電極形成方法は、有機金属化合物 と有機パインダーと溶媒とを含む透明電極形成液 を装板に塗布し焼成する際に、焼成の前半を酵素 が製容な雰囲気下で行ない、焼成の袋半を酵楽の 乏しい雰囲気下で行なう方法である。

このように、焼成の前半と後半とで酸素の含有 最を変化させることにより、有機金属の酸化をコ ントロールして低抵抗の透明電極を形成すること が可能となる。

本発明において使用する透明電極形成液としては、インジウムとスズとを含む非加水分解性の有機会属化合物と、有機パインダーと、溶媒とからなる組成のものが好ましい。

インジウムとスズとを含む非加水分解性の有機 金属化合物としては、例えばトリスアセチルアセ トナートインジウム In(acac)。、ビスアセチルア セトナートジブチルスズSnBu2 (acac)2 などが挙 げられる。この場合、スズ成分は有機金属化合物 中、7.5 ~15 気量%が適当である。そして、有機 金属化合物の含有量は全組成物中3~8 重量%が 好ましい。

有機パインダーとしては、例えばニトロセルロース、エチルセルロース、ベンジルセルロースなどのセルロース化合物が使用できる。有機パインダーの含有量は、スクリーン印刷用のペーストの場合、全組成物中5~25重量%、ディッピング用の液の場合、全組成物中1~4 重量%が適当である

海奴としては、スクリーン印刷用のペーストの場合は例えばベンジルアルコール、ジプロピレングリコール、ベンジルアセテートなどの高速点溶媒が主として用いられ、ディッピング用の液の場合は例えばメチルエチルケトンなどの低速点溶媒が主として用いられる。なお、沸点を調整するため、スクリーン印刷用のペーストの場合に数量するため、点溶媒を添加し、あるいはディッピング用の液の場合に数量の高速度を添加してもよい。これらの溶媒は有機金属化合物、有機バインダーを除いた残りの主たる成分をなすようにする。

そして、上記のような透明電極形成液をスクリーン印刷やディッピングにより基板に効布する。その際、有機金属化合物として上記のような非加水分解性のものを使用した場合には、温度条件を特に限定する必要がなく、また、透明電極形成液の保存寿命も向上する。

本発明の好ましい態様においては、透明電極形成液を塗布した後、紫外線を照射する。紫外線としては、好ましくは184.3nm から253.7nm に被長のピークを持つものが使用され、これを例えば3.5分/4mm/cmの割合で基板に照射して、発生するオゾン(0m)により有機鎖分解と強制酸化を行ない、有機成分を燃えやすくする。これによって、設質が均一化する。なお、この紫外線照射は本発明において必ずしも必要なものではなく、上配のように透明電極形成液を基板に塗布した後、そのまま焼成を行なってもよい。

本発明において、焼成は種々の加熱手段を用いて行なうことができ、加熱温度は400~800 でが 選当である。本発明のより好ましい題様において は、焼成は近赤外線を基板に照射して行なっ。こことで、焼成し、水外線とは可視光線に近い赤外線とは可視光線に近い赤外線とは可視光線に近い赤外線とは可視光線に近い赤外線とは可視光線に近い赤外線照射により 基板は放射あるいは輻射により 基板が開かなされ、ヒーティングレイトは 0.5 ~3 がほぼ 100 での が 100 での 100 が 100

そして、本発明においては、焼成工程の前半を 酸素の豊富な雰囲気下で行ない、焼成工程の後半 を酸素の乏しい雰囲気下で行なうようにする。酸 素の豊富な雰囲気下の焼成は、例えば空気中で行 なうことができる。酸素の乏しい雰囲気下の焼成 は、例えば N2 : 02 = 8:1 の気体中で行なうこ とができる。この場合、 N2 : 02 = 8:1 とするには空気中に N2 が80%含まれていることから、空気: 窒素 = 1:1 の割合とすればよい。このように、焼成工程の前半と後半とで酸素の含有量を変化させることにより、有機金属の酸化をコントロールして低抵抗の透明電極を形成することが可能となる。なお、焼成の後半においては、温度を徐々に低下させることが好ましい。

#### 「発明の実施例」

トリスアセチルアセトナートインジウム 87.5 重 最 % 、 ビスアセチルアセトナート ジブチルスズ 12.5 重 量 % からなる有機金属化合物 5.5 重 量 % 、 ニトロセルロース 2.5 重 量 % 、 ペンジルアルコール 2.0 重 量 % 、 メチルエチルケトン 80.0 重 量 % からなる 透明 電 極 形 成 被 を 作 成 した。

この液にガラス基板を浸渍して引き上げ、液を ガラス基板に塗布した。

次に、紫外級を3.5 分/4mw/cm の割合で基板に 照射した。

さらに、近赤外線を照射して焼成を行なった。

その場合、ヒーティングレイトは2分とし、温度上昇技、前半の20分間は500℃とし、後半の15分間は温度を徐々に低下させた。このようすを第1図に示す。図中、Aはヒーティングレイトの時間、Bは前半の焼成の時間、Cは後半の焼成の時間である。そして、前半Bの焼成は空気中で行なった。

こうして得られた透明電極は均一な瞬質および 脱厚を有し、透明度が良好であった。なお、膜厚 は300 人、シート抵抗は1KQ/ロであった。

#### 「発明の効果」

以上説明したように、本発明によれば、透明電 核形成液を基板に塗布し焼成する際に、焼成の前 半を酸素が豊富な雰囲気下で行ない、焼成の後半 を酸素の乏しい雰囲気下で行なうようにしたの で、有機金属の酸化をコントロールして低抵抗の 透明電極を形成することができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の実施例における焼成温度およ

び時間を示す図表である。

特許出願人 アルブス電気株式会社 代表者 片岡勝大

第1図

